Original document

LAMINATED SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

Patent number:

JP2001332683

Also published as:

園 JP2001332683 (A)

Publication date:

2001-11-30

Inventor:

KABASAWA TOSHIYA

Applicant:

NEC CORP

Classification:

- international:

H01L25/065; H01L25/07; H01L25/18; H01L23/12; H01L23/52;

H05K1/18

- european:

Application number: JP20000149042 20000519

Priority number(s):

View INPADOC patent family

Abstract of JP2001332683

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laminated semiconductor device for high-density mounting with no significant increase in mounting area compared to the case when a single semiconductor device is mounted.

×

SOLUTION: A first semiconductor device 10 is mounted on one surface of a wiring board 30 comprising a film-like board while a second semiconductor device 20 is mounted on the other surface of the wiring board 30. Related to the wiring board 30, a part except for the region held between the first and second semiconductor devices 10 and 20 is bent along the second semiconductor device 20 so that a part of the wiring board 30 is arranged on the rear surface of the second semiconductor device 20, with a solder ball 40 fitted to a connection terminal provided to the wiring board 30 arranged on the rear surface of the second semiconductor device 20. The first and second semiconductor devices 10 and 20 can be electrically connected to an external terminal through the wiring board 30 and the solder ball 40.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号 特開2001-332683 (P2001-332683A)

(43)公開日 平成13年11月30日(2001.11.30)

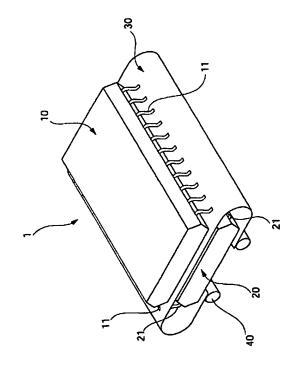
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI			;	テーマコード(参考)	
H01L	25/065		H05K	1/18			T	5 E 3 3 6
	25/07		H01L	25/08	25/08		Z	
	25/18			23/12			L	
	23/12						P	
	23/52			23/52			С	
	·	來隨査審	有 部	求項の数14	OL	(全	9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧2000-149042(P2000-149042)	(71) 出		237 気株式	会社		
(22) 出願日		平成12年5月19日(2000.5.19)	(72)発明	明者 樺沢	俊也 港区芝		目7番: 目7番:	1号 日本電気株
			(74)代		8578 : 高橋	部:	男(タ	43名)
			Fター.	ム(参考) 5	E336 A/	\04 B	302 BB1	2 CO02 CC55
					E	203		

(54) 【発明の名称】 積層型半導体装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 半導体装置を単体で実装する場合に比較して 実装面積を大きく増加させることなく、高密度実装を可 能にする積層型半導体装置を提供する。

【解決手段】 第1の半導体装置10がフィルム状基板からなる配線基板30の一方の面上に搭載され、第2の半導体装置20が配線基板30のもう一方の面上に搭載されている。また、配線基板30において、第1の半導体装置10と第2の半導体装置20に抉持された部分を除く部分が、第2の半導体装置20に投持された部分を加て、配線基板30の一部が第2の半導体装置20の裏面側に配置された配線基板30に設けられた接続端子に半田ボール40が取り付けられている。第1の半導体装置10、第2の半導体装置20は、配線基板30と半田ボール40とを介して外部端子に電気的に接続自在とされている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の半導体装置と第2の半導体装置と を積み重ねてなる積層型半導体装置において、

前記第1の半導体装置が配線と接続端子とを具備する配 線基板の一方の面上に搭載され、前記第2の半導体装置 が前記配線基板のもう一方の面上に搭載され、

前記第1の半導体装置と前記第2の半導体装置とが前記 配線基板を介して電気的に接続されたことを特徴とする 積層型半導体装置。

【請求項2】 前記第1の半導体装置と前記第2の半導 10 体装置とがいずれもリードを具備するものであり、

該リードと前記配線基板の前記接続端子とが電気的に接続されたことを特徴とする請求項1記載の積層型半導体装置。

【請求項3】 前記配線基板が、前記第1、第2の半導体装置よりも大きい面積を有するフィルム状基板からなることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の積層型半導体装置。

【請求項4】 前記配線基板において、前記第1の半導体装置と前記第2の半導体装置に挟持された部分を除く部分が、前記第2の半導体装置に沿って折り曲げられて

前記配線基板の一部が前記第2の半導体装置の裏面側に 配置されたことを特徴とする請求項3記載の積層型半導 体装置。

【請求項5】 前記第2の半導体装置の裏面側に配置された前記配線基板の一部が、接着部材を介して前記第2の半導体装置の裏面に固着されたことを特徴とする請求項4記載の積層型半導体装置。

【請求項6】 前記第2の半導体装置の裏面側に配置された前記配線基板の一部に半田ボールが取り付けられており、

前記第1、第2の半導体装置が、前記配線基板と前記半田ボールとを介して外部端子に電気的に接続自在とされたととを特徴とする請求項4又は請求項5記載の積層型半導体装置。

【請求項7】 前記配線基板が外部端子接続用ビンを具備するものであり、前記第1、第2の半導体装置が、前記配線基板と前配外部端子接続用ビンとを介して、外部端子に電気的に接続自在とされたことを特徴とする請求 40項1又は請求項2記載の積層型半導体装置。

【請求項8】 第1の半導体装置と第2の半導体装置と を積み重ねてなる積層型半導体装置の製造方法であっ マ

前記第1の半導体装置を配線と接続端子とを具備する配線基板の一方の面上に搭載し、前配第1の半導体装置と前記配線基板とを電気的に接続させた後、

前記第2の半導体装置を前記配線基板のもう一方の面上 に搭載し、前記第2の半導体装置と前記配線基板とを電 気的に接続させて、 前記第1の半導体装置と前記第2の半導体装置とを前記

前記第10年等体表院で前記第20年等件表院できる記記 記線基板を介して電気的に接続することを特徴とする積 層型半導体装置の製造方法。

【請求項9】 前記第1の半導体装置と前記第2の半導体装置とがいずれもリードを具備するものであり、

前記第1の半導体装置、前記第2の半導体装置と前記配 線基板とを電気的に接続する際に、

前記第1、第2の半導体装置の前記リードと前記配線基板の前記接続端子とを電気的に接続することを特徴とする請求項8記載の積層型半導体装置の製造方法。

【請求項10】 前記配線基板として、前記第1、第2の半導体装置よりも大きい面積を有するフィルム状基板を用いることを特徴とする請求項8又は請求項9記載の積層型半導体装置の製造方法。

【請求項 1 1 】 前記第2の半導体装置を前記配線基板 に搭載した後、

前記配線基板において、前記第1の半導体装置と前記第2の半導体装置に挟持された部分を除く部分を、前記第2の半導体装置に沿って折り曲げて、前記配線基板の一部を前記第2の半導体装置の裏面側に配置させることを特徴とする請求項10記載の積層型半導体装置の製造方法。

【請求項12】 前記第2の半導体装置の裏面側に配置させた前記配線基板の一部を、接着部材を介して前記第2の半導体装置の裏面に固着させることを特徴とする請求項11記載の積層型半導体装置の製造方法。

【請求項13】 前記第2の半導体装置の裏面側に配置させた前記配線基板の一部に半田ボールを取り付けることを特徴とする請求項11又は請求項12記載の積層型半導体装置の製造方法。

【請求項14】 前記第2の半導体装置を前記配線基板 に搭載した後、

前記配線基板に外部端子接続用ピンを設けることを特徴とする請求項8又は請求項9記載の積層型半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高密度実装が可能 な積層型半導体装置及びその製造方法に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化及びメモリ等の 大容量化に対応して、高密度実装が可能な半導体装置と して、半導体装置を複数積み重ねた構造の積層型半導体 装置が提案されている。

【0003】例えば、特開平11-97619号には、 単体の半導体装置を実装する場合に比較して実装面積を 増加させることなく、高密度実装が可能な積層型半導体 装置(スタック型の半導体装置)が開示されている。

0 【0004】図13に、特開平11-97619号に開

示された積層型半導体装置の採略断面構造を示し、との 福層型半導体装置100の構造について説明する。

【0005】積層型半導体装置100は、第1の半導体 装置(図示上側の半導体装置)110と第2の半導体装 置(図示下側の半導体装置)120とを積み重ねた構造 になっている。

【0006】第1の半導体装置110の図示左右側面に は、第1の半導体装置110に内蔵された半導体素子に 信号を入出力するための複数のリード111が配置され ている。また、第2の半導体装置120は、SOB(Sm 10 all Outline Ball) と呼ばれる半導体装置から構成され ていて、半導体装置120の裏面(図示下面)におい て、図示左右端部には、第2の半導体装置120に内蔵 された半導体素子に信号を入出力するためのリード12 1が配置され、リード121には接続端子となる半田ボ ール122が取り付けられている。

【0007】図13に示すように、第1の半導体装置1 10に設けられたリード111は、J字状に折り曲げら れていて、リード111によって半田ボール122を包 み込む構造となっている。

【0008】積層型半導体装置100においては、第2 の半導体装置120が、第1の半導体装置110のリー ド111の内方に保持されているので、第1の半導体装 置110を単体で実装する場合に比較して実装面積は増 加せず、しかも第2の半導体装置120を重ねたことで 髙密度実装が可能になっている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】上記の積層型半導体装 置100は、第1の半導体装置110と第2の半導体装 置120とを積み重ねた後、リード111をJ字状に折 30 り曲げて、リード111によって半田ボール122を包 み込むことにより製造されるが、第1の半導体装置11 0と第2の半導体装置120とを積み重ねた後、リード 111をJ字状に折り曲げるためには特殊な加工機及び 専用搭載機が必要になっている。

【0010】また、積層型半導体装置100では第1の 半導体装置110、第2の半導体装置として異なる種類 の半導体装置を用いているため、積層型半導体装置10 0を製造する際に、種類の異なる半導体装置を別個に管 理する必要があり、部品管理に手間がかかるという問題 40 装置の実装領域内に位置されている。 点を有している。

【0011】そとで、本発明は上記課題を解決し、半導 体装置を単体で実装する場合に比較して実装面積を大き く増加させることなく、高密度実装を可能にするととも に、特殊な加工機や専用搭載機を必要とせず容易に製造 することができ、かつ製造する際に部品管理に手間がか からない積層型半導体装置及びその製造方法を提供する ことを目的とする。

[0012]

決するべく、研究を行った結果、以下に記載の積層型半 導体装置を発明するに到った。

【0013】本発明の積層型半導体装置は、第1の半導 体装置と第2の半導体装置とを積み重ねてなる積層型半 導体装置において、前記第1の半導体装置が配線と接続 端子とを具備する配線基板の一方の面上に搭載され、前 記第2の半導体装置が前記配線基板のもう一方の面上に 搭載され、前記第1の半導体装置と前記第2の半導体装 置とが前記配線基板を介して電気的に接続されたことを 特徴とする。

【0014】また、前記第1の半導体装置と前記第2の 半導体装置とがいずれもリードを具備するものであり、 該リードと前記配線基板の前記接続端子とが電気的に接 続されたことを特徴とする。

【0015】また、前記配線基板が、前記第1、第2の 半導体装置よりも大きい面積を有するフィルム状基板か ちなることを特徴とする。

【0016】また、前記配線基板において、前記第1の 半導体装置と前記第2の半導体装置に挟持された部分を 20 除く部分が、前記第2の半導体装置に沿って折り曲げら れて、前記配線基板の一部が前記第2の半導体装置の裏 面側に配置されたことを特徴とする。

【0017】また、折り曲げられた配線基板の形状を維 持するために、前記第2の半導体装置の裏面側に配置さ れた前記配線基板の一部が、耐熱性テープ、接着剤など からなる接着部材を介して前記第2の半導体装置の裏面 に固着されていることが望ましい。

【0018】さらに、前記第2の半導体装置の裏面側に 配置された前記配線基板の一部に半田ボールが取り付け られており、前記第1、第2の半導体装置が、前記配線 基板と前記半田ボールとを介して外部端子に電気的に接 続自在とされたことを特徴とする。

【0019】以上の本発明の積層型半導体装置は、第1 の半導体装置が配線基板の一方の面上に搭載されて、第 2の半導体装置が配線基板のもう一方の面上に搭載され ていて、しかも、第2の半導体装置の裏面側に配置させ た配線基板に半田ボールが取り付けられていて、該半田 ボールを介して外部端子に電気的に接続自在となってい るため、外部端子に接続する部分は第1、第2の半導体

【0020】したがって、本発明の積層型半導体装置 は、半導体装置を単体で実装する場合に比較して実装面 **積を大きく増加させることなく、高密度実装を可能にす** るものとなっている。

【0021】なお、フィルム状基板からなる配線基板の 厚みは薄いため、本発明の積層型半導体装置の高さは、 第1の半導体装置と第2の半導体装置とを2段に積層し た場合の高さとほとんど同じになっている。

【0022】さらに、本発明の積層型半導体装置におい 【課題を解決するための手段】本発明者が上記課題を解 50 ては、第1の半導体装置と第2の半導体装置として同じ

半導体装置を使用することができるので、本発明の積層型半導体装置を製造する際に部品管理に手間がかからない。

【0023】上記の本発明の積層型半導体装置は以下のようにして製造することができる。

【0024】はじめに、前記第1の半導体装置を前記配線基板の一方の面上に搭載し、前記第1の半導体装置の前記リードと前記配線基板の接続端子とを電気的に接続して、前記第1の半導体装置と前記配線基板とを電気的に接続させた後、前記第2の半導体装置を前記配線基板 10のもう一方の面上に搭載し、前記第2の半導体装置の前記リードと前記配線基板の接続端子とを電気的に接続して、前記第2の半導体装置と前記配線基板とを電気的に接続させて、前記第1の半導体装置と前記第2の半導体装置とを前記配線基板を介して電気的に接続する。

【0025】次に、前記配線基板において、前記第1の 半導体装置と前記第2の半導体装置に挟持された部分を 除く部分を、前記第2の半導体装置に沿って折り曲げ て、前記配線基板の一部を前記第2の半導体装置の裏面 側に配置させる。

[0026]次に、折り曲げた配線基板の形状を維持するために、前記第2の半導体装置の裏面側に配置させた前記配線基板の一部を、耐熱性テーブ、接着剤などからなる接着部材を介して前記第2の半導体装置の裏面に固着させることが望ましい。

【0027】最後に、前記第2の半導体装置の裏面側に配置させた前記配線基板の一部に半田ボールを取り付けることにより、本発明の積層型半導体装置を製造することができる。

【0028】とのように、本発明の積層型半導体装置は、特殊な加工機や専用搭載機を必要とせず、容易に製造するととができるものである。

【0029】また、半田ボールを介して接続することができない基板等に実装可能とするために、配線基板を折り曲げて、第2の半導体装置の裏面側に配置させた配線基板に半田ボールを取り付ける代わりに、平坦な配線基板に外部端子接続用ピンを設けて、第1、第2の半導体装置と外部端子とを、配線基板と外部端子接続用ピンとを介して、電気的に接続自在な構造としても良い。

【0030】とのような構造を有する本発明の積層型半 40 導体装置についても同様に、第1の半導体装置が配線基 板の一方の面上に搭載されて、第2の半導体装置が配線 基板のもう一方の面上に搭載されているので、半導体装 置を単体で実装する場合に比較して実装面積を大きく増 加させることなく、高密度実装を可能にするものとなっている。

【0031】また、この積層型半導体装置には外部端子接続用ビンが設けられているので、実装する基板等にスルーホールを設けて該スルーホールに外部端子接続用ビンを挿入することにより、半田ボールを介して実装でき 50

ない基板等にも実装可能な構造となっている。

【0032】また、この積層型半導体装置は、第1の半導体装置と第2の半導体装置を配線基板に搭載した後、配線基板に外部接続用ビンを設けることにより製造することができ、特殊な加工機や専用搭載機を必要とせず、容易に製造することができるものである。

[0033]

【発明の実施の形態】次に、本発明に係る実施形態について詳細に説明する。

D 【0034】第1実施形態

図1に、本発明に係る第1実施形態の積層型半導体装置 1の概略構造を示し、この積層型半導体装置の構造について説明する。

【0035】図1において、符号10、20はそれぞれ 第1の半導体装置(図示上側の半導体装置)、第2の半 導体装置(図示下側の半導体装置)を示し、符号30は 配線と接続端子とを具備する配線基板を示し、符号40 は半田ボールを示している。

【0036】積層型半導体装置1において、第1の半導20 体装置10、第2の半導体装置20は、TSOP(Thin Small Out-Line Package)等の2つ又は4つの側面に、半導体装置10、20に内蔵された半導体素子に信号を入出力するための複数のリード11、21が配置された半導体装置であり、図1には、例として、2つの側面にリード11、21が配置された第1の半導体装置10、第2の半導体装置20について図示している。

【0037】第1の半導体装置10と第2の半導体装置20とは異なる種類の半導体装置からなっていても良いが、積層型半導体装置1を製造する際に部品管理の手間を省くために、図1に示すように、第1の半導体装置10と第2の半導体装置20とは同一の半導体装置から構成されていることが望ましい。

【0038】 積層型半導体装置1において、第1の半導体装置10は、配線基板30の一方の面上(図示上側の面上)に搭載されていて、第2の半導体装置20は配線基板30のもう一方の面上(図示下側の面上)に搭載されている。なお、第1の半導体装置10、第2の半導体装置20はいずれもリード11、21が配線基板30に接触するように配線基板30の面上に搭載されている。

【0039】また、図1に示すように、配線基板30に おいて、第1の半導体装置10と第2の半導体装置20 に扶持された部分を除く部分が、第2の半導体装置20 に沿って折り曲げられていて、配線基板30の一部は第 2の半導体装置20の裏面側(図示下面側)に配置され ている。

【0040】積層型半導体装置1の配線基板30のみを取り出して図2に示す。また、リード11、21と配線基板30との境界近傍部分を拡大した緑略断面構造を図3に示す。

0 【0041】図2に示すように、配領基板30の図示上

側の面上には2列に配列された複数の銅などの金属から なる接続端子31が設けられている。同様に、配線基板 30の図示下側の面上にも図示されていないが、2列に 配列された複数の銅などの金属からなる接続端子32が 設けられている。

【0042】図3に示すように、各接続端子31、32 は各リード11、21に対応するように設けられてい て、リード11、21と接続端子31、32とは半田部 33、34を介して電気的に接続されている。また、配 線基板30は、図示は省略している複数の配線を具備し 10 ていて、各接続端子31と各接続端子32とは配線を介 して電気的に接続されている。したがって、第1の半導 体装置10と第2の半導体装置20とは配線基板30を 介して電気的に接続されている。

【0043】また、図2に示す配線基板30を図示下方 から見たときの配線基板30の構造を図4に示す。ま た、図5に、積層型半導体装置1において、配線基板3 0の折り曲げられた部分の近傍部分の概略断面構造を示 す。なお、図5においては簡略化のため、半田部33、 34を省略している。

【0044】図5に示すように、積層型半導体装置1に おいて、折り曲げられた配線基板30の形状を維持する ために、第2の半導体装置20の裏面側に配置された配 線基板30の一部は、耐熱性テープ、接着剤などからな る接着部材36を介して第2の半導体装置20の裏面に 固着されていることが望ましい。

【0045】また、図4、図5に示すように、配線基板 30において、第2の半導体装置20の裏面側に配置さ れた部分の外側には外部端子に接続するための複数の接 続端子35が設けられていて、各接続端子35に半田ボ 30 ール40が取り付けられている。

【0046】積層型半導体装置1において、第1の半導 体装置10と第2の半導体装置20とは配線基板30と 半田ボール40を介して外部端子に電気的に接続自在な 構造となっていて、半田ボール40を外部端子に電気的 に接続することにより、積層型半導体装置 1 を基板等に 実装することができる。

【0047】次に、図6~図11に基づいて、本発明に 係る第1実施形態の積層型半導体装置1の製造方法につ いて説明する。

【0048】図6は、積層型半導体装置1の製造に用い る第1の半導体装置10(第2の半導体装置20)の構 造を示す斜視図である。第1の半導体装置10(第2の 半導体装置20)の構造は先に説明したので、説明は省 略する。

【0049】また、図7は、積層型半導体装置1の製造 に用いるフィルム状基板からなる配線基板30の構造を 示す斜視図である。図7に示すように、積層型半導体装 置1の製造を行う前の配線基板30は、第1の半導体装 置10、第2の半導体装置20よりも大きい面積を有す。50 て第2の半導体装置20の裏面に固着することが望まし

る平坦な基板である。

【0050】配線基板30の図示上側の面上には2列に 配列された複数の接続端子31が設けられていて、図示 下側の面上にも図示はされていないが、同様に2列に配 列された複数の接続端子32が設けられている。

【0051】接続端子31は、第1の半導体装置10を 配線基板30の図示上側の面上に設置したときに、各リ ード11が各接続端子31に接触するように所定の位置 に設けられている。また、接続端子32についても同様 に、第2の半導体装置20を配線基板30の図示下側の 面上に設置したときに、各リード21が各接続端子32 に接触するように所定の位置に設けられている。

【0052】また、配線基板30の図示上側の面上にお いて、図示左端部と図示右端部には配線基板30を外部 端子に接続するための複数の接続端子35が設けられて

【0053】はじめに、図8に示すように、第1の半導 体装置10の各リード11を配線基板30の各接続端子 31に電気的に接続させて、第1の半導体装置10を配 20 線基板30の一方の面上(図示上側の面上)に搭載す

【0054】次いで、図9に示すように、第2の半導体 装置20の各リード21を配線基板の接続端子32に電 気的に接続させて、第2の半導体装置20を配線基板3 0のもう一方の面上(図示下側の面上)に搭載する。

【0055】これらの工程において、リード11(2 1)を各接続端子31(32)に電気的に接続する方法 について説明する。

【0056】配線基板30の各接続端子31(32)の 表面に半田ペーストを印刷してリフロー工程を行うこと により、半田をいったん溶融させた後、固化させて、図 3に示したように、各リード11(21)と各接続端子 31 (32) との間に半田部33 (34) を形成する。 この方法により、各リード11(21)と各接続端子3 1 (32) とを、半田部33 (34) を介して固着する てとができるとともに電気的に接続することができる。 【0057】また、先に説明したように、接続端子31 と32とは電気的に接続されているので、図9に示す第 1の半導体装置10と第2の半導体装置20とは配線基 40 板30を介して電気的に接続されたものとなる。

【0058】次に、図10に示すように、配線基板30 において、第1の半導体装置10と第2の半導体装置2 0 に抉持された部分を除く部分を、第2の半導体装置2 0に沿って折り曲げて、配線基板30の一部を第2の半 導体装置20の裏面側(図示下面側)に配置させる。

【0059】とのとき、図5に示したように、折り曲げ た配線基板30の形状を維持するために、第2の半導体 装置20の裏面側に配置させた配線基板30の一部を、 耐熱性テープ、接着剤などからなる接着部材36を介し 44

【0060】最後に、図11に示すように、第2の半導 体装置20の裏面側に配置させた配線基板30の外側に 設けられている接続端子35に半田ボール40を搭載 し、リフロー工程を行い、半田ボール40をいったん溶 融させた後、固化させることにより、各接続端子35と 各半田ボール40とを固着するとともに電気的に接続 し、積層型半導体装置1が製造される。

【0061】本実施形態の積層型半導体装置1は、第1 の半導体装置10が配線基板30の一方の面上に搭載さ 10 れて、第2の半導体装置20が配線基板30のもう一方 の面上に搭載されていて、しかも、第2の半導体装置2 0の裏面側に配置させた配線基板30に半田ボール40 が取り付けられていて、半田ボール40を介して外部端 子に電気的に接続自在となっているため、外部端子に接 続する部分は第1、第2の半導体装置10、20の実装 領域内に位置されている。

【0062】したがって、本発明の積層型半導体装置1 は、半導体装置を単体で実装する場合に比較して実装面 稽を大きく増加させることなく、高密度実装を可能にす 20 るものとなっている。

【0063】なお、フィルム状基板からなる配線基板3 0の厚みは薄いため、本発明の積層型半導体装置1の高 さは、第1の半導体装置10と第2の半導体装置20と を2段に積み重ねた場合の高さとほとんど同じになって

【0064】さらに、本発明の積層型半導体装置1で は、第1の半導体装置10と第2の半導体装置20とし て同じ半導体装置を使用することができるので、積層型 半導体装置1を製造する際に部品管理に手間がかからな 30

[0065]また、本実施形態の積層型半導体装置1の 製造方法で説明したように、本実施形態の積層型半導体 装置1は、特殊な加工機や専用搭載機を必要とせず、容 易に製造することができるものである。

【0066】第2実施形態

図12に、本発明に係る第2実施形態の積層型半導体装 置2の概略構造を示し、この積層型半導体装置の構造に ついて説明する。図12において、積層型半導体装置1 と同じ構成要素には同じ参照符号を付し、説明は省略す 40 なっている。

【0067】図12において、符号50はガラスエポキ シ基板、セラミック基板などからなる、配線と接続端子 とを具備する配線基板を示している。また、符号60は 配線基板50を外部端子に接続するための外部端子接続 用ピンを示している。

【0068】図12に示すように、積層型半導体装置2 において、第1の半導体装置10は配線基板50の一方 の面上 (図示上側の面上) に搭載されていて、第2の半 導体装置20は配線基板50のもう一方の面上(図示下 50 【0078】また、積層型半導体装置2は、先に説明し

側の面上) に搭載されている。

【0069】第1実施形態と同様、第1の半導体装置1 0、第2の半導体装置20はいずれもリード11、21 が配線基板50に接触するように配線基板50の面上に 搭載されている。

【0070】また、第1実施形態の配線基板30と同様 に、配線基板50には各リード11、21に対応するよ ろに接続端子が設けられていて、各リード11、21と 配線基板50の接続端子とは半田部を介して固着されて いるとともに電気的に接続されている。したがって、第 1実施形態と同様に、第1の半導体装置10と第2の半 導体装置20とは配線基板50を介して電気的に接続さ れている。

【0071】本実施形態において、配線基板50の図示 左端部と図示右端部には、外部端子に接続するための外 部端子接続用ピン60が図示上下方向に配線基板50を 貫通して複数設けられていて、第1の半導体装置10と 第2の半導体装置20とは、配線基板50と外部端子接 統用ピン60とを介して外部端子に電気的に接続自在と なっている。

【0072】積層型半導体装置2を実装する基板等にス ルーホールを設けて、該スルーホールに外部端子接続用 ピン60を挿入することにより、積層型半導体装置2を 基板等に実装することができる。

【0073】また、積層型半導体装置2は、第1実施形 態と同様に、第1の半導体装置10と第2の半導体装置 10とを順次配線基板50の面上に搭載した後、配線基 板50に外部接続用ピン60を取り付けることにより製 造するととができる。

【0074】本実施形態の積層型半導体装置2は、第1 の半導体装置10が配線基板30の一方の面上に搭載さ れて、第2の半導体装置20が配線基板30のもう一方 の面上に搭載されているので、半導体装置を単体で実装 する場合に比較して実装面積を大きく増加させることな く、高密度実装を可能にするものとなっている。

【0075】ただし、積層型半導体装置2は、外部端子 接続用ビンが第1、第2の半導体装置10、20の実装 領域よりも外側に設けられているため、第1実施形態の **積層型半導体装置1に比較して実装面積が大きいものと**

【0076】また、配線基板50には外部端子接続用ビ ンが設けられているので、本実施形態の積層型半導体装 置2は、半田ボールを介して実装できない基板等にも実 装可能なものとなっている。

【0077】また、本実施形態の積層型半導体装置2に おいても、第1の半導体装置10と第2の半導体装置2 0として同じ半導体装置を使用することができるので、 積層型半導体装置2を製造する際に部品管理に手間がか からない。

たように製造することができ、特殊な加工機や専用搭載 機を必要とせず、容易に製造することができるものであ る。

[0079]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 半導体装置を単体で実装する場合に比較して実装面積を 大きく増加させることなく、高密度実装を可能にすると ともに、特殊な加工機や専用搭載機を必要とせず容易に 製造することができ、かつ製造する際に部品管理に手間 がかからない積層型半導体装置及びその製造方法を提供 10 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置の概略構造を示す斜視図である。

【図2】 図2は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置の配線基板の構造を示す斜視図である。

【図3】 図3は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置において、リードと配線基板との境界近傍部 分を拡大した概略断面図である。

【図4】 図4は、図2に示す配線基板を下方から見た 20 ときの図である。

【図5】 図5は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置において、配線基板の折り曲げられた部分の 近傍部分の概略断面図である。

【図6】 図6は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置の製造方法において用いられる半導体装置の 構造を示す斜視図である。

【図7】 図7は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置の製造方法において用いられる配線基板の構*

* 造を示す斜視図である。

【図8】 図8は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置の製造方法において、第1の半導体装置を配 線基板に搭載する工程を示す斜視図である。

12

【図9】 図9は、本発明に係る第1実施形態の積層型 半導体装置の製造方法において、第2の半等体装置を配 線基板に搭載する工程を示す斜視図である。

【図11】 図11は、本発明に係る第1実施形態の積 同型半導体装置の製造方法において、配線基板に半田ボ ールを取り付ける工程を示す斜視図である。

【図12】 図12は、本発明に係る第2実施形態の積 層型半導体装置の概略構造を示す斜視図である。

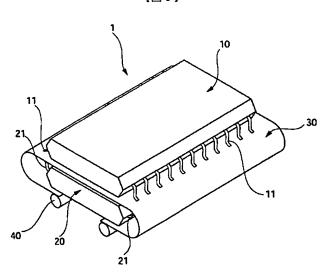
【図13】 図13は、従来の積層型半導体装置の構造を示す概略断面図である。

越展刑业故体状型

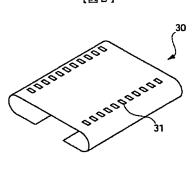
【符号の説明】

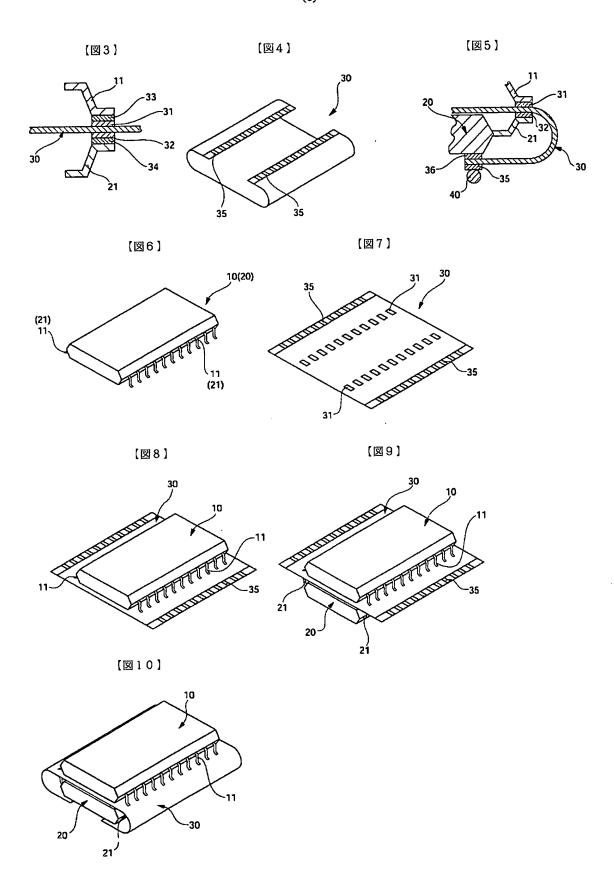
1, 2	傾眉空干帶仲表直
10	第1の半導体装置
20	第2の半導体装置
11,21	リード
30,50	配線基板
31,32	接続端子
33,34	半田部
3 5	接続端子
3 6	接着部材
4 0	半田ボール
6 0	外部端子接続用ピン

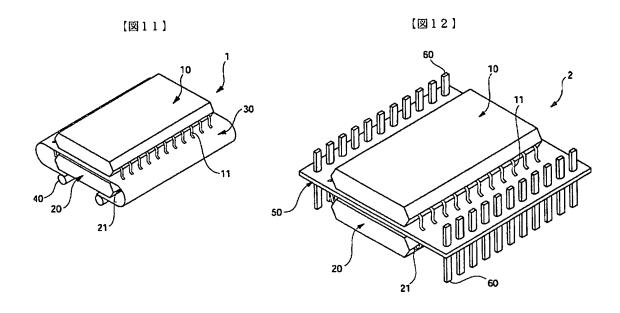
[図1]

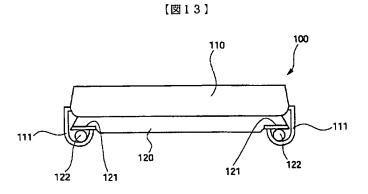


[図2]









フロントページの続き

(51)Int.Cl.' H O 5 K 1/18 識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)